

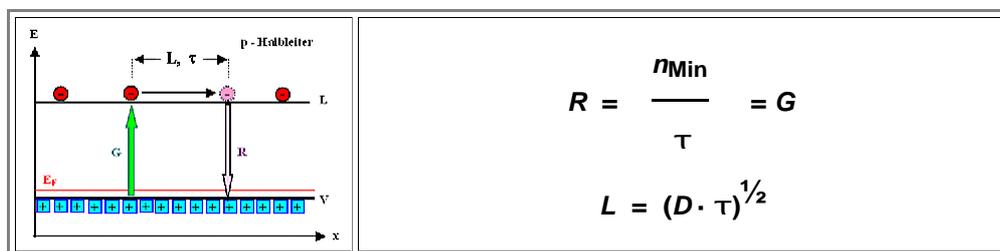
9.5.2 Was man wissen muss

Wir kennen auswendig, weil verstanden, die wichtigsten Gleichungen für reale (= dotierte) Halbleiter im Gleichgewicht.

$n_{\text{Maj}} = N_{\text{Dot}}$	$n_{\text{Min}}(T) = \frac{n_i^2(T)}{N_{\text{Dot}}}$	$R = G = \frac{n_{\text{Min}}}{\tau}$
-----------------------------------	---	---------------------------------------

- Wir wissen, dass bei **Si** die Energielücke $E_G = 1,1 \text{ eV}$ beträgt.
- Wir haben ein Gefühl für **Dotieren**: Womit (in **Si**: **P** und **As** für **n**-Typ, **B** für **p**-Typ), wieviel man so nimmt ($10^{15} \text{ cm}^{-3} \dots 10^{19} \text{ cm}^{-3}$), und wie's ungefähr gemacht wird.
- Wir wissen, was **Generationsrate G**, **Rekombinationsrate R** und **Lebensdauer** τ bedeuten. **Löcher** im Valenzband und **Elektronen** im Leitungsband sowie ihr Verhalten bezüglich Energie und Feld sind uns vertraut.

Was in den nachfolgenden Bildern / Gleichungen gezeigt ist, haben wir also **total** verstanden:



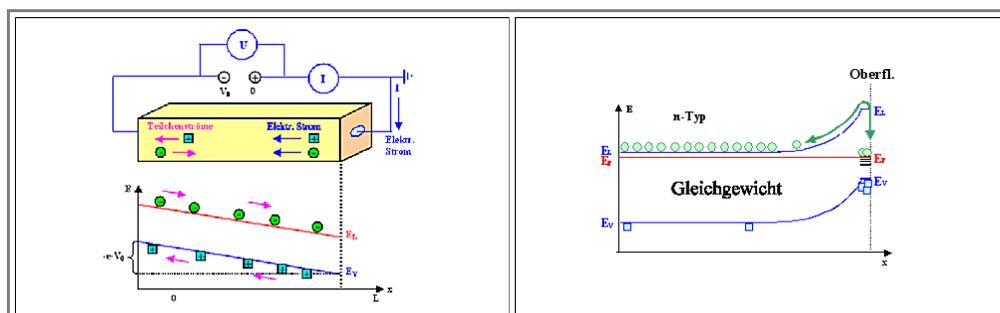
- Wir wissen, was **direkte** und **indirekte** Halbleiter unterscheidet, und dass **Si** ein indirekter Halbleiter ist.

Der Weg zu diesen Erkenntnissen war steinig.

- Wir könnten aber noch Gleichungen wie die unten gegebenen zumindest zuordnen, und wir haben vor allem verstanden, was die **Position der Fermienergie** in der Bandlücke bestimmt – und warum das so wichtig ist.

$n_e = \int_{E_L}^{\infty} D(E) \cdot f(E; E_F, T) \cdot dE$ $\approx N_{\text{eff}} \cdot \exp\left(-\frac{E_L - E_F}{k_B T}\right)$	$n_h = \int_{-\infty}^{E_V} D(E) \cdot [1 - f(E; E_F, T)] \cdot dE$ $\approx N_{\text{eff}} \cdot \exp\left(-\frac{E_F - E_V}{k_B T}\right)$
$n_e \cdot n_h = n_i^2$	$n_i = N_{\text{eff}} \cdot \exp\left(-\frac{E_G}{2k_B T}\right)$

Bandkrümmungen wie dargestellt sind (semi-)quantitativ und qualitativ verstanden.



Wir wissen, dass zwischen der **Beweglichkeit** μ und dem **Diffusionskoeffizienten** D der Ladungsträger eine simple Beziehung existiert und erinnern uns zumindest an $\mu \propto D$.

● Damit ist die **Leitfähigkeit** $\sigma = qn\mu$ der Halbleiter klar, und auch wie sie im Prinzip von der Dotierkonzentration N_{Dot} abhängt.

▣ Die Bedeutung von **Kontakten** ist klar; wir können einige konstruieren, denn wir kennen das 3-Schritte-Rezept.

● Der Zusammenhang zwischen **Ladungen**, **Bandverbiegung**, **Raumladungszone** und **elektrisches Feld** im Kontakt ist klar.

● Das Kondensatormodell für die Weite der Raumladungszone ist klar; mit einigen Hinweisen könnten wir es rekonstruieren.

▣ Wir können das Banddiagramm eines **pn-Übergangs** konstruieren, Ladungsträger und **Ströme** einzeichnen, die Ströme benennen und auch noch die Ladungsverteilung im Ortsraum skizzieren (wir sehen auch, dass im Bild unten was vertauscht ist gegenüber dem darüber).

	<p>Strom der Majoritäten in das jeweils andere Gebiet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diffusionsstrom oder • Rekombinationsstrom oder • Durchlaßstrom. <p>Beispiel: Elektronenstrom vom n-Si zum p-Si.</p> <p>(Hinweis: In dieser Abbildung sind die Teilströme noch englisch beschriftet: Diffusionsstrom = forward current j_F, Feldstrom = reverse current j_R)</p>
	<p>Strom der Minoritäten in das jeweils andere Gebiet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feldstrom oder • Driftstrom oder • Generationsstrom oder • Sperrstrom. <p>Beispiel: Elektronenstrom vom p-Si zum n-Si.</p>

● Wir haben im Detail verstanden, dass im Gleichgewicht gilt: $j_D = -j_F$ und $|j_F| = e \cdot L \cdot G = e \cdot L \cdot n_i^2 / \tau \cdot N_{Dot}$

▣ Wie die Banddiagramme mit **externer Spannung** aussehen und wie daraus die Diodengleichung folgt, ist klar (Hinweis: In der folgenden Abbildung sind die Teilströme noch englisch beschriftet: Diffusionsstrom = forward current j_F , Feldstrom = reverse current j_R).

$j(U_{ex}) = \left(\frac{e \cdot L \cdot (n_i)^2}{N_A \cdot \tau} + \frac{e \cdot L \cdot (n_i)^2}{N_D \cdot \tau} \right) \cdot \left(\exp\left(\frac{eU_{ex}}{k_B T} \right) - 1 \right)$	

▣ Wenn bis dahin wirklich alles klar ist, versteht sich der Rest von selbst.